



Page 1 of 1 PCTVPIO C9 MAR 200

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-111167

(43) Date of publication of application: 16.05.1988

(51)Int.CI.

C23C 14/08

// C08J 7/04 C08J 7/06

(21)Application number: 61-259383

(71)Applicant: NIPPON SHEET GLASS CO LTD

(22)Date of filing:

30.10.1986

(72)Inventor:

AOKI YUICHI

ENJOJI KATSUHISA **NAKAI HIDEMI** HANADA YOSHIYUKI

(54) PRODUCTION OF PLASTIC ARTICLE COATED WITH INORGANIC THIN FILM

PURPOSE: To improve the heat and abrasion resistances of a plastic base material coated with a polysiloxane-base paint compsn. by forming an inorg, thin film on the coated surface of the plastic base material at a prescribed low rate of film formation under irradiation with ion beams.

CONSTITUTION: The surface of a plastic base material is coated with a polysiloxane-base paint compsn. and the compsn. is cured. An inorg. thin film is formed on the coated surface of the plastic base material at such a low rate of film formation as ≤10Å/sec under irradiation with ion beams to coat the plastic base material.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

砂日本国特許庁(JP)

① 符許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭63-111167

@Int,Cl.5

識別記号

厅内整理番号

母公開 昭和63年(1988)5月16日

C 23 C 14/08 // C 08 J 7/04 7/06

8520-4K M-7446-4F C-7446-4F

-7446-4F 容査請求 未請求 発明の数 1 (全6页)

❷発明の名称

無機質薄膜で被覆されたプラスチック物品の製法

②特 顧 昭61-259383

母出 閉 昭61(1986)10月30日

大阪府大阪市東区道修町 4 丁目 8 番地 日本板硝子株式会

社內

⁶⁹ 発 閉 者 円 城 寺 *聯* 久

大阪府大阪市東区道修町 4 丁目 8 番地 日本板硝子株式会

社内

砂路 明 者 中 井 日 出 存

大阪府大阪市東区道修町4丁目8番地 日本板硝子株式会

社内

分死 明 者 花 田 良 孝

大阪府大阪市東区道條町 4 丁目 8 番地 日本板硝子株式会

社的

の出 関 人 日本板硝子株式会社

大阪府大阪市東区道修町4丁目8番地

砂代 理 人 弁理士 大野 精市

87 ¥0 ±

- 輝機収解級で継載されたプラステック新品の製 生。

ユ 特許対象の数額

発明の名称

- (1) ブラスチック勘付の設面に、イオンビームを限 好しながら、すくなくとも 初期において低い成蹊 速度で無機質の姿を被要させることを特徴とする 無磁質強調で披覆されたブラスチック独品の製法。
- (a) 前記扱い成蹊追席は多くとも包砂 / 0 オングストロームである特許耐水の適思率 / 質記板のブラスチック物品の整備。
- (3) 物を解除質の製を破散する前のプラスチック差 材は、あらかじめポリシロヤサン系独科技成物に より被質・硬化されているものである特許特求の 範囲着!質記線のプラスチック物品の製法。
- (d) 前配紙の放調遊びを、無機質薄製の金光学的厚みのすくなくともよるの際みに成礎される期間部 持する行作領域の領理等/選定級のアタスチック

物品の雑法。

- (6) 前記性い皮質速度を、無関質避疑の会光学的厚みのユー 50% の厚みに成績される間隔、多くともほか / ロオングストロームに維持し、その後収度避免を毎秒 / リオンダストロームを超える値に維持する特許請求の範囲ች / 項表頭のブラスチンク物品の製法。
- (c) 前記無類質の既は反射防止多層間である特別額 束の順理等(項記載のブラステック物品の製法。
- (7) 前記イナンビームをブラステック基材の単位姿 面積 / cd あたり / ~ /000 / A のエキスギー密度で 解射する特許課表の範囲 第 / 項記板のブラステック製品の製法。
- (B) 防犯イキンビームは登録、職業、およびアルゴンより避ぜれるすくなくとも!なのイオンを用いるものである特許設定の範囲第!変変級のプラスナック無品の解除。
- (9) 前配無効物質の酸を被強させた後に、その数の表面に更に油脂の層を形成する質素請求の範囲的 / 項配張のブラステック物品の程法。

特開昭63-111167(2)

- 69 前配油器の形は 0.1~ / 0 amの平均原みを 有するものである特許額水の英語 数7項記載の ソラスチック 転品の製物。
- (1) 附紀知例質の既を秘録する前のブラスチック告 材の書面にあらかじめイオンピームを照付する等 許請求の電器第ノ変配数のブラステック物品の製 生。
- よ 発明の詳細な説明

<信兼上の科用分野>

本発明は、無磁型部隊を有するプラステック物品、特に耐線路位と耐熱性の両方に優れた無機費 物額を有するプラステック物品に関する。

く従来の技術ン

ブラスチック物品設面に無機質の薄膜を登げて 個々の保能を付与する処理は広く行われており、 たとえばブラステックメガネレンズやC RT バネ ルなどについての処理は最近急速に普及しつつあ る。これらは度財防止多層数を有したものが一般 的であるが、今後も例えば熱磁度対策を有したソ ラスチック刺激材など、新たに市場を拡大するも

<発導が解決しようとする問題点>

しかし作ら、このようなハードコートを無機態質とブラスチェク基板の間に 設ける方法を用いることにより別該価性を向上させることはできるけれども、数無関類版が高速度の反立 選挙時に必然 観品の使用時または無価が膜の 真空 選挙時に必然 的に生ずる速度上昇時の プラスキック 前付と 無機 解膜との無疹質低数の 違いにより、 無数 質準 異に クラックの発生が起こり 易くなるという 蛮大な問 環点があった。

<周囲点を解決するための手段>

上記録状の個数点を禁込するために、本発明は、 数無限質嫌疑を、イオンピーAを照付しつつ違い 或者函度で形成したものである。好をしくほその 無機便著膜の表面に更に高分子物質の効容を取け る。

すなわち本典的は、アクスチック基材の設面に イオンビームを限制しながら、すくなくとも初望 において低い成蹊音度で無機質の顔を放設させる ことを特殊とする無機質確認で決視されたアクス これらの無値投降度としては金属の酸化物や質化物、または金額やのものより成る単層または多

のも多数出現することが予想される。

強硬が用いられている。一般にプラスチック物品 装団にこの様な無機質嫌疑を設けた場合に生ずる 主な類組点としては、作がつき易いこと、及び落 度上昇によるクラックが発棄し続いことの2点が

挙げられる。

チック物品の観波である。

本発明において、ブラステック表材、好ましくは数述するハードコートを動こしたブラステックをおけなその製面に変態が着によって無場変薄解が数型される。この際、 裁算速取はその初週段階、すなわち税原味 (光学的母み) のすくなくとも最初のよりの部分、より好ましくは /0 *の部分が数成される後は選くしておくことが好ましい。 この成蹊速度は激弱炎の加熱温度、その他を定化させることにより制御することができる。

もし初頃の成び選供が築砂ノのオングストコームを越える大きさである場合には、製品の使用時点では成蹊時の昇磁による銀母球膜と並衍との熱彫な低級の気により経機環境にクラックが発生しやすくなる。その理由は、おそらくは、大きな成蹊速度で基分上に付着した組織物質はマイクレーンコン効果により等一化され、基材と無機薄膜との境界の全面において符合が密力しているため、前

対閉昭63-111167 (3)

度なの初期段階を超さた後の成熟選度は初期の それと同一に保持してもよいが、生産運動を向上 させるために強縮は、大きなは、例えば無砂 20 オンダストローム局壁に保たれる。一切として、 成製速度を無援登却膜の全光準的原味の2~30% の厚みに成寝される週間は、多くとも無砂 10 オ ングストロームに握押し、その後成構速度を偏砂 10 オングストロームに維押する。

本務別において、上記の攻虫蒸瘍による無量が 脚の形成と何辞にその疎聴にイオンピームを紹射

前に、波質すべきブラスチック書材の表面に仮覧

されている水分を加熱能表する必要があるが、本発明においては上述のイオンビームの子僧的殿外によりこの水分論会を兼ねることができる。すなわち、たとえばイオンビーム服および真空楽器を得えた概念チャンパー内に後囲すべきブラスチェク等が必要を、イオンビーム服料および真

スチック部状を殴き、イキンピーA脂質および真 空 産 草を 可時に 閉始する前に、イネンピー A 原則 のみを 前記エネルギー 密度 でら 移~ 20 分間、よ り 好 せ しくは 20 秒~ 10 分間 おこひうこと が 好 ましい。

イオンビームの発生などなるイオン鉄は現在既に上市されているものでは、極度あり、それらはカワフマン型とコールドアソード型と呼ばれるものである。 カファマン型は 熱電子の鑑 駅によって気は 原子をイオン化させるものであり、コールドアソード 世は 在圧電子を使用して 毒無させるものであるが、 木発明に 於いてはこれら 両々ィブのどうらを用いても 良い。

本発明に於ける無関復期限とは、反射防止膜や

させる。限別したイオンビームは食塩煮液の添から腐発した蒸液緩緩物質の分子をイオン化させ、 これにより基板に付着する脱離物質の光線密度が 症められ、その結果無優物質様限と誘対との付着 物度が増大する。

イメンピーム照射に使用するイメンの程度は、空間、砂点、アルゴンなど、通常用いられる光体を使用できるが、最も有効なのはアルゴンである。イメンピーム照射のパワーは基板及びその上のパワーは基板及び上の小型では、できてアラステックを設けている。世界の世界を被数で、1000 A A 、好きれる。 は、1000 A A 、好きないとされた。 ないとない。 なるので好ましくない。

一般に、真空流階による無機質無疑故質工程の

熱襟反射微のような光学準膜である。たとえば反 舒防止腹の場合。産常三層反射防止際が使用され る。これは、反射を防止したい放反域の中心放便 を io とすれば、最級因から爆弾が ic/4 ー lo / z ー スo/ 4 という 雑成で中屈折串層 - 高屈折準 周一任選折 窓屋が 順次機関されて 成るものである。 低風資本層には適常 SiGa が使用される。高風資 本語にはT10g, Zr0g, Ta205 など、あるいはこ れらの萬合铂、これらにイットリッムやプラセス ジミウムを溶加したものが没用される。また、中 風折車度には AdeOs, SizOs, YbzGs などが使 用されるが、この中風折車層の場合、圧折率を攻 る高度限定された範囲に合わせる必要があること から、適当な物質がないために、契値膜法を用い て低屈折布磨ー高電折車層・低船折穹隔の順にそ れぞれ lo/12 ずつの厚味で被覆した三層裏を用 いる事が改進多く行われている。また、熱謀反射 膜の場合には、金羅鞭を高屈折南熱電体膜ではさ んだ三層段が多く用いられる。

- 本発明により顕進される維微医療製はいわゆる

特開昭63-111167(4)

多孔袋産をもっているかも知れないがそれは原子 オーダーの大きさであり、 確実の透明性が何ら扱 われることはない。

一般に無数望辺辺辺に低い 応報速度をもつ 進空機 者により 多孔質となった場合には悪常はもろくなってしまい、影響保護が低下する多れがあるが、 本発明に受いては、 融無機質制数をイオンを限制 し作ら異点菌等によって形成することによって、 耐象保健の低下は資生される。

本幾明に使用できるブラステック慈夜の材料としては、ボリメチルメククリレート(PMNA)。 ジエチレングリコールピスアリルカーポネート (CR-J9)、ポリカーボネート、ポリスチレン、ボリエステルなど、透明密材として使われる 使脂を挙げることができる。

上記したブラスチック基礎表面に無機強無額を 複数する前にあらかじめハードコートを避けても の表面の耐機構造を高めておくことが好きしい。 本発明におけるブラスチック用ハードコートとし ては、シリコーン系とアクリル系に大路されるい

向上させるために、その姿面にある様の高分子物 質の層を形成させることが好ましい。

この高分子物質とはすなわち油脂類のことであり、たとえばパラフィン、シリコーンォイル、グリース・フレオンオイルなどが好意に用いられる。致 高分子物質の際は前記した無機 保存膜の上に 受けられ、これが母と暦となる。この暦は柔らかいは はり 広るので、この際味が厚すがると 動 様が ひした 場合に 鉢 が ひしん この 暦の 平均 原味 は 極力 微いことが 異ましく、 20 mm 以下 であることが 好ましく、 より 好ましくは 0.5 ~ 10 cm である。

ずれのものも使用することができる。シリコーン 系パードコートは一般にシリカ鉄塩子がポリオル ガノシロキサンマトリクスに分数した保垫のもの が多い。多く用いられるハードコートは、エポャ ン苺を有するシテンカップリング類の部分加水分 解約合物にコロイグルシリカを含んだらの、また はそれに脂肪族多質能ユポキシ化合物を添加した ちのを並布して娘付けたらのである。アッリル系 ハードコートは多質能アクリル酸エスナルとその ブレボリマーの混合物を独布し、紫外級を照射す ることによって硬化させたものが一般的である。 場合によってはこれにコロイダルシリカ里たはそ の表面をメタクリマキシ族を含むシランカップリ ング顔やチョンカップリング剤、長頭のアルコー ルなどで処定したコロイダルシッカを増設するこ ともある。上記シリコーン系及びアクリル系ハー ドロートの両方が本発明物品に使用するに適して

本角羽において、前途の無機物質の浮襲を被要 させたプラスチック物品は、その設置の平滑性を

成することができる。旅路分子物質層は無常した ばかりの、イオンビーAによって非常に危性になっている無機製薬膜の表面に強力に結合しており、 象分な高分子物質を除くために洗浄した後におい ても残っている。

この高分子物質層を最外層に設けることにより、 無概質難躁の表面構造がもたらす火きな麻擦係数 を低下させることができる。

<作 用>

特開昭63-111167(5)

く現施のシ

人 5ミリメートル厚で10cm度の ボリメタクリル 能メチル (FMMA) の平板 (三菱レイヨン開照) に、メテルトリメトキシシワン 包分 加水分 排物 と コロイダルシリカより成る シリコナン系ハードコ ート切 (トスガード: 東芝シリコーン開設) を 径 波法で 強布し、80℃ で 4 時間 銀付けてハードコ ート2 MM 人 板を 作戦 した。

このハードコートドMMA 仮を真空振落器置内の基板ドームに装着し、 1.0 × 10⁻⁶ Toss まで設在しておいてカウフマン倒イネン銃(真空器域工機端質 K P - 8 0 > を用いてアルゴンイオンを 1 K V × 100 mA のボワーで 真空満身すべきハー V コート P M M A 板の表所に向けて 5 分間照射した。エルルギー密度は P M N A 復設節度 1 0間あたり わ 20 M A であった。次いでイオン製への違入 1 0 の 20 M A で 20 M A の 20 M A 20 M A

ロールプロペントリアケリレート、ペンタニリスリトールチトラアクリレート、ジベンタエリスリトールへキサアクリレート、ジエチレングリコールジアクリレート、エチレングリコールジアクリレートをひかアクリレート等のアクリトの後年ステル級の部分プレポリマーにアソアクリトを登まる。本のでは対して変化させ、ベードコートレンスを作到した。

このハードコートレンズを製型競者選問内の選項ドームに契約し、3.0 × 10⁻¹ Toff まで 液圧しておいて、コールドカソード製イオン能(デントン・ヴァキュウム社製CC ー 101B) を用いてアルゴンイオンをパワーサブライ 800 V × 800 mA・パイアスパワーサブライ 100 V × 100mA で 10分間照射した。エキスギー密度は約 200 kk /cm であった。次いでイオン鉄への導入ガスを確実に変えて1,0 × 10⁻⁺ Tore の圧力でイオンを限弱しつ

森希が記了したら其空間内を常圧に戻して森がの光了したPHMA板をとり出し、後面にシリコーングリースを独ってから試き取り、リグロインできれいに拭いたあとでよりタレン博士替及びフレオン森気度を含んだり様の夜戸ラインを選して洗浄した。

洗浄の応了した?NMA 板裏面のすべりは良好であり、PM M A 板の最適のシリコングリースの層の平均厚みは約 2 mm であった。 これにステールゥールをよ 5 mm の 両面をかけて 2 mm 値 後 で で に 数 定 も 然の かなかった。 また、これを 3 c で に 数 定 した エ アー オープンに 10 分間入れて おいて も 何 写 変化が見られなかった。 そしてこの PM M A 板は 310 nm の 放 長 の 光に 対して 奥 違入 射 時 の 皮 射 事 1.0 系 を 有していた。

2 65ミリノーIA 色のCB−39数メガネレン ズ (ハイルタス[®]), HOYA競製) に、トリメチ

つ、 《エネルボー器 灰約 100 MA / cd) 10 m の 中心変長で制御し乍ら、 5 層とも銀砂 5 ギングストロームの一定の改変速度で変厚 R d = 10 m の で 3 層 で 3 m で 3 層 で 3 m で 3 層 で 3 m で 3 層 で 3 m で 3 層 で 3 m で 3 層 で 3 m で 3 層 で 3 m で 3 層 で 3 m で 3 層 で 3 m で 3 層 で 5 m で 5 m で 5 m で 5 m で 5 m で 5 m で 5 m で 6 声が 5 m で 6 声 5 m で 6 m で 7 したレンズをとり出し、フレオンオイル 7 槽 ・ フレオンソルベント 2 間 ・ フレオン 表 気 槽 7 層 より 柳 成された 4 値 の 洗浄 ライン そ 道 し て 洗浄した。

たゆの念了したレンズ数据のすべりは良好であり、スナールウールによりかけて20回往優させても努つかなかった。また、これを90℃に設定した電温水槽に 10分別人れておいても何序変化が見られなかった。 50cmの設長の光に 対する 反射学は 1.0 まであった。

なお、態盛のフレオンオイル返頭をしなかった よ費反射的主張を形成させたレンズは設面のすべ りはそれほど急好ではないが、上述の直端水枠の

特開昭63-111167(6)

アストでも何句変化はみられず、反射率も同一の 位を有していた。

また、比較のため、よ際の反射防止原の食品類階と同時におこなっていたイオンピームの照射を中止し、その他は本実館例と同じ処理をおこなったところ、動務保証は本実験例とほぼ等しいけれども、19分間の値温水槽のテストでは反射助止機にクラックが発生した。

3 5とりメートル厚で10cm 肉のがリカーポネート 役 (情中プラスチック瞬型)に、ヒドロキシュテルメククリレートとグリシジルメタクリレートと がリシジルメタクリレートの ごがり マーを主成分として 定む終料を始 なし、 能機変化させた 変化 シリコーン 深ハードコート 対 (トスガード; 東芝シリコーン (編製) を 並布し、 能機変化させた。

このハードコートポリカーポネート版を真空費 君袋羅内の基板ドームに栽培し、!OX IC⁻⁵ TOTE まで減圧しておいてカタフマン型イオン銃 (コモンウルス監製 4 ラトロン 3 cm 級)を用いて

単はそれぞれ 2.0 まおよび 8 0 まであった。

本 上記実施的よにおいて、シリコンネハードコート 処理された ギリカーボネート 板を、 真空 素 過 設 選 内でのイオンビームの単数の限制にかえて、 実 変 感 遊 選 内で ポリカー メネート 板 を 包 気 加 熱 し ー メーにより的 150℃で 約 10分間 加熱し、その 施は 上記実施例 3 と 同級に 処理した ところ、 実 施 研 3 とは ぼ 等 しい 表面すべり は、 財 数 価 性、 取 数 価 性、 反射 助 止性 舵 を 示 した。

く発明の効果ン

本祭明によれば従来不可能であったプラスチック基例/経歴英既後合体の高前熱性と高対数協性の対立が表現できる。これによって、ブラスチック基礎に登々の無難時限を致けた部材を自動率その他の神迷風器の部局、潜々の光学複型の部局などとして使用することも可能となる。

特許出國人 日本银讯子姓式会社 代理人办理士 大 穿 辖 博见野野 フルゴンイサンを / KV X / 00 mA の パワーで s 分間 履行した。 (約 20 mA / cd) 次 いでイネン 銃への 遊入ガスを フルゴン / 健衆 ー 9 / 1 の混合 ガス に 変え (イオン ピームの エネルギー 密度的 / 0 m A / cd)、 10 2 を 130 オングストローム 厳脅し、 西 び ガスを フル ゴンに 変えで 顔を 300 オングストローム 競者し、 次 いで 導入 ガスを 再び フル ゴン / 健楽 ー 9 / 1 に 変えて TiOs を 2500 オングストローム 数名し、 敬徒に SiOs を 1250 オングストローム 数名した。

磨着が免了したポリカーボネーと復は、シリコーンオイルに変換した後、ノルアルへデサンで余分なシリコーンまイルをおとし、フ値の洗浄ラインを強して洗浄した。

及序の完了したボリカーボネートを設面のすべりは良好であり、スチールワールによめかけてより 医花質させても関づかなかった。また、これを80 でに設定したエアーオープンに / 0 分間入れておいても何を変化が見られなかった。 800cm および /000mの数長の光に対する垂直入制時の反射